特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PCT36 条及びPCT規則 70]

REC'D	1	0	MAR	2006
WIPO	_			PCT

出願人又は代理人 の杏類記号 WA-0932	今後の手続きについては、様式PCT/	IPEA/416を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP2004/015596	国際出願日 (日. 月. 年) 21. 10. 2004	優先日 (日.月.年) 24.10.2003				
国際特許分類(I P C) Int.Cl. <i>C08F8/42</i>	(2006.01), CO8F210/16(2006.01), CO8F232	2/08 (2006. 01), C08L23/26 (2006. 01)				
出願人 (氏名又は名称) JSR株式会社						
1. この報告啓は、PCT35 条に基づき、 法施行規則第 57 条(PCT36 条)の	1. この報告 書は、PCT35 条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第 57 条 (PCT36 条) の規定に従い送付する。					
2. この国際予備審査報告は、この表紙を	全合めて全部で4 ページ	からなる。				
3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a. 🔽 附属書類は全部で ページである。						
▼ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照)						
「」 第 I 欄 4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙						
b. [] 電子媒体は全部で		(電子媒体の種類、数を示す)。				
配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第 802 号参照)						
4. この国際予備審査報告は、次の内容を	含む。					
	告の基礎					
	又は産業上の利用可能性についての国際予	備審査報告の不作成				
「 第IV欄 発明の単一性の	欠如 こ規定する新規性、進歩性又は産業上の利用					
けるための文献		月 月配性について の見解、それを 便何				
第VI欄 ある種の引用文	献					
「 第VI棚 国際出願の不備						

国際予備審査の請求書を受理した日 23.08.2005	国際予備審査報告を作成した日 28.02.2006
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官 (権限のある職員) 吉宗 亜弓
東京都千代田区設が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3457

第四個 国際出願に対する意見

第1概	報告の基礎				
1 骨9	科に関し、この予備 密 査報告は以下のものを基礎とした。				
•	出願時の言語による国際出願 出願時の言語から次の目的のための言語である 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文				
J	国際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))				
	国際公開 (PCT規則12.4(a))				
	国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))				
0 -	り報告は下記の出願む類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され				
	り報音は下記の田願む類を基礎とした。(伝第0条(PUT14条)の規定に基づく前令に応告するために提出され」 差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)				
_					
	出願時の国際出願む類				
[V.	明細書				
	笠 1.40 ペンジ 山原味に担出されたもの				
	第 1-49 ページ、出願時に提出されたもの 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの				
	第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの				
	請求の範囲				
1X					
	第3,4,11-21項、出願時に提出されたもの第項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの第1,2,6-10項*、23.08.2005付けで国際予備審査機関が受理したもの				
	第 1, 2, 6-10 項*、23.08.2005 付けで国際予備審査機関が受理したもの				
	第 付けで国際予備審査機関が受理したもの				
Į.					
	第1 <u>ページ</u> 図、出願時に提出されたもの				
	第 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの				
] J. i	配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充欄を参照すること。				
з. 🔽	補正により、下記の書類が削除された。				
	□ 明細春 第 第 ページ				
	□ 明細書□ 請求の範囲□				
	□ 図面 第ページ/図				
	□ 配列表(具体的に記載すること)				
	□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)				
4. E	この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超				
	えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c))				
	□ 明細書 第 ページ				
	明細書 第 ページ 請求の範囲 第 項 図面 第 ページ/図				
	図面 第 ページ/図				
	記列表 (具体的に記載すること)				
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。					
* 4 .	ICMコッの物ロ、てV/H球に Superseded と記入されることかめる。				
ı					

第11棚 優先権

- 1. この報告は、次の告類が所定の期間内に提出されなかったので、優先権の主張がされなかったものとして作成した。
 - 優先権の主張の基礎となる先の出願の写し (PCT規則 66.7(a))
 - 『三 優先権の主張の基礎となる先の出願の翻訳文 (PCT規則 66.7(b))
- 2. ▼ この報告は、優先権の主張が無効であると認められるので、優先権の主張がされなかったものとして作成した。 (PCT規則64.1)

したがって、この報告においては、上記国際出願日を基準日とする

- 3. 追加の意見(必要ならば)
 - (1)優先権主張の基礎である特願 2003-364201 号には、「比表面積換算」平均粒子径が 1μ m以下の金属化合物について記載されるものの、本願発明に係る平均粒子径 (透過型電子顕微鏡を用いて撮影した写真画像から求めた一次粒子径の平均値)が 1μ m以下の金属化合物については記載されていない。また、もう一方の優先権主張の基礎である特願 2004-239327 号にも、本願発明に係る平均粒子径については記載されていない。

してみると、本願請求の範囲1-4,6-10に係る発明については、優先権の主張が無効であると認められるので、この見解書において、当該発明については、 上記国際出願日を基準日とする。

(2)本願請求の範囲11-21に係る発明は、優先権主張の基礎である特願2004-239327号に記載されているので、この見解書において、当該発明については、特願2004-239327号の出願日である2004年8月19日を基準日とする。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第 12 条 (PCT35 条(2)) に定める見解、 それを取付ける文献及び説明						
1. 見解						
新規性(N)	請求の範囲	1 1 – 2 1	有			
	設求の範囲	1-4, 6-10	無			
進歩性(IS)	請求の範囲	1 1 – 2 1	有			
	請求の範囲	1-4, 6-10	無			
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-4, 6-21	有			
	部分の禁用		 ::			

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献 1: JP 2004-210867 A (JSR株式会社) 2004.07.29 文献 2: JP 11-323010 A (凸版印刷株式会社) 1999.11.26

(1)請求の範囲1-4,6-10について

(1)-1 文献1について

文献1には、エチレン、炭素数3~10のαーオレフィン、本願発明に係る一般式(1)で表される官能性環状化合物等の官能基を有する不飽和単量体、および必要に応じて非共役ジエンが共重合されてなるオレフィン系ランダム共重合体と、金属化合物粒子とを反応させることによって得られるアイオノマーが記載されている。

同文献には、該金属化合物の平均粒子径が明記されていないものの、同文献に記載の実施例から、該平均粒子径は、本願請求の範囲1に係る範囲のものと認められる。したがって、請求の範囲1-4, 6-10に係る発明は、文献1に記載されているから、新規性及び進歩性を有さない。

(1)-2 文献 2 について

文献2には、金属化合物粒子と反応させる樹脂として、エチレン、炭素数3~10 α -オレフィン、官能基を有する不飽和単量体が共重合されてなるオレフィン系ランダム共重合体が記載されていない。

しかしながら、同文献には、該樹脂として、エチレンー α 、 β - 不飽和カルボン酸 共重合体、ポリプロピレンー無水マレイン酸グラフト共重合物等が記載されており、これらの記載から、エチレンと共に炭素数 $3\sim10$ の α - オレフィン、官能基を有する不飽和単量体を有する不飽和単量体を共重合することが示唆されているものと認められる。

したがって、請求の範囲1-4, 6, 9, 10に係る発明は、文献2の記載から、進歩性を有さない。

(2)請求の範囲11-21について

請求の範囲11-21に係る発明は、国際調査報告で引用されたいずれの文献にも 記載されておらず、それが当業者にとって自明であるとも認められないから、新規性 及び進歩性を有する。

請求の範囲

[1] (補正後) 平均粒子径が1μm以下の金属化合物粒子と、

エチレン、炭素数が $3\sim10$ の α ーオレフィン、官能基を有する不飽和単量体、及び必要に応じて非共役ジェンが共重合されてなるオレフィン系ランダム共重合体と、

を反応させることによって得られるアイオノマー。

- [2] (補正後) 前記金属化合物粒子の割合が、前記オレフィン系ランダム共重合体 100質量部に対して0.01~10質量部である請求項1に記載のアイオノマ 一。
- [3] 前記金属化合物粒子における金属成分が、ナトリウム、マグネシウム、カルシウム、ジルコニウム、亜鉛及びアルミニウムよりなる群から選ばれた少なくとも 一種の金属からなる請求項1又は2に記載のアイオノマー。
- [4] 前記金属化合物粒子が酸化亜鉛よりなる請求項1又は2に記載のアイオノマー
- [5] (削除)
- [6] (補正後) 前記官能基を有する不飽和単量体における当該官能基が、カルボキシル基、水酸基、エポキシ基又はスルホン酸基である請求項1に記載のアイオノマー。
- [7] (補正後) 前記官能基を有する不飽和単量体が、下記一般式(1)で表される 官能性環状化合物である請求項1に記載のアイオノマー。 [化1]

(一般式(1)において、 R^1 は、水素原子又は炭素数 $1\sim 10$ の炭化水素基を示し、 Y^1 、 Y^2 及び Y^3 は、それぞれ独立して、水素原子、炭素数 $1\sim 10$ の炭化水素基又は-COOHを示し、 Y^1 、 Y^2 及び Y^3 のうち少なくとも 1つは-COOHであり、また、 Y^1 、 Y^2 及び Y^3 のうち 2つ以上が-COOHである場合は、それらは互いに連結して形成された酸無水物(-CO-(O)-CO-)であってもよい。0は $0\sim 2$ の整数であり、pは $0\sim 5$ の整数である。)

- [8] (補正後) 前記オレフィン系ランダム共重合体は、エチレン $35\sim94.99$ モル%、炭素数が $3\sim10$ の α -オレフィン $5\sim50$ モル%、前記一般式(1)で表される官能性環状化合物 $0.01\sim5$ モル%、及び非共役ジェン $0\sim10$ モル%が共重合されてなる請求項1に記載のアイオノマー。
- [9] (補正後) 平均粒子径が1μm以下の金属化合物粒子の存在下に、エチレン、 炭素数が3~10のαーオレフィン、官能基を有する不飽和単量体、及び必要に 応じて非共役ジエンが共重合されてなるオレフィン系ランダム共重合体を熱処理 又は動的熱処理する工程を有するアイオノマーの製造方法。
- [10] (補正後) 請求項1~4,6~8のいずれかに記載のアイオノマーを含有する成形材料が、射出成形法、押出成形法、真空成形法、パウダースラッシュ成形法、カレンダー成形法、トランスファー成形法、溶剤キャスト成形法及びプレス成形法から選ばれた成形法によって成形されてなる成形品。
- [11] エチレン、炭素数が $3 \sim 100 \alpha$ 4

[化2]

$$\begin{array}{c|c}
R^{1} \\
& \\
COOS_{i} - R^{2}
\end{array}$$
... (2)

(一般式(2) において、nは0又は1であり、 R^1 、 R^2 、 R^3 及び R^4 は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子又は1価の有機基を示す。)

- [12] 前記一般式 (2) において、 R^1 、 R^2 及び R^3 が、それぞれ独立して水素原子 又は炭素数 $1\sim 2$ 0の炭化水素基である請求項11に記載のアイオノマーの製造 方法。
- [13] 前記一般式(2)において、 R^1 、 R^2 及び R^3 の全てがエチル基、又は R^1 、 R^2 及び R^3 の中の1つが t プチル基で 2つがメチル基である請求項1 1 又は 1 2に記載のアイオノマーの製造方法。
- [14] 前記一般式(2)において、R⁴がメチル基である請求項11~13のいずれかに記載のアイオノマーの製造方法。